INTERNATIONAL STANDARD

ISO 8181

First edition
2023-10

Atomic layer deposition — Vocabulary

Dépôt de couches atomiques — Vocabulaire

Reference number
ISO 8181:2023(E)

© ISO 2023

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn